

FEB 17 2004  
PATENT & TRADEMARK OFFICE

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-169113  
(43)Date of publication of application : 14.06.2002

(51)Int.CI.

G02B 26/10  
B41J 2/44  
B41J 2/45  
B41J 2/455  
G03F 7/20  
G03F 7/24  
H04N 1/036  
H04N 1/113  
H04N 1/06

(21)Application number : 2000-366850

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing : 01.12.2000

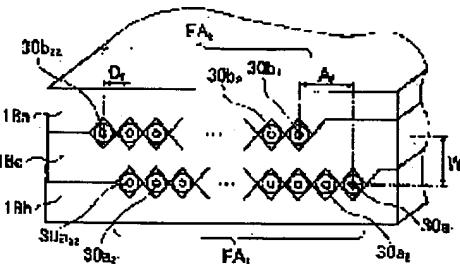
(72)Inventor : MIYAGAWA ICHIRO

### (54) MULTI-BEAM EXPOSURE HEAD AND MULTI-BEAM EXPOSURE DEVICE

#### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a multi-beam exposure head and a multi-beam exposure device, which carry out exposure and recording of an image in a desired resolution by using an optical fiber array having a two-step layer structure, without hardly changing the imaging magnification of an optical system.

**SOLUTION:** A multi-beam light source part is formed, in such a manner that a plurality of beam emission ports of the multi-beam forming light source part of the 1st layer of the optical fiber array having a two-step layer structure, are disposed apart by a prescribed distance, in parallel with the parallel orientation of the beam emission ports of the multi-beam forming light source part of a 2nd layer; and the position of the beam emission ports of one end of the multi-beam forming light source part of the 2nd layer is deviated in the parallel orientation, with respect to the position of the beam emission ports of the end of the same side of the multi-beam forming light source part of the 1st layer.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-169113

(P2002-169113A)

(43)公開日 平成14年6月14日(2002.6.14)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-テコ-ト <sup>7</sup> (参考)
G 0 2 B 26/10		G 0 2 B 26/10	B 2 C 1 6 2
B 4 1 J 2/44		G 0 3 F 7/20	5 1 1 2 H 0 4 5
2/45		7/24	G 2 H 0 9 7
2/455		H 0 4 N 1/036	A 5 C 0 5 1
G 0 3 F 7/20	5 1 1	1/06	5 C 0 7 2

審査請求 未請求 請求項の数8 O L (全10頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000-366850(P2000-366850)

(71)出願人 000005201

富士写真フィルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(22)出願日 平成12年12月1日(2000.12.1)

(72)発明者 宮川 一郎

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富

士写真フィルム株式会社内

(74)代理人 100080159

弁理士 渡辺 望穂

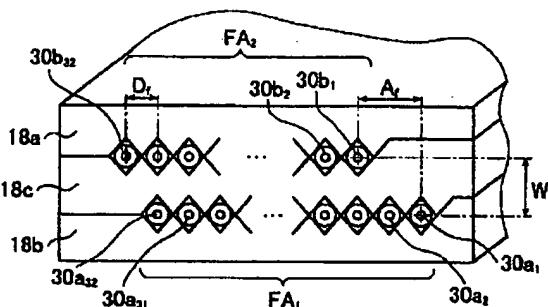
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 マルチビーム露光ヘッドおよびマルチビーム露光装置

(57)【要約】

【課題】 2段階層構造の光ファイバーアレイを用いて、光学系の結像倍率を殆ど変えずに、所望の解像度で画像の露光記録を行うマルチビーム露光ヘッドおよびマルチビーム露光装置を提供することを課題とする。

【解決手段】 2段階層構造の光ファイバーアレイの1層目のマルチビーム形成光源部の複数のビーム出射口が、2層目のマルチビーム形成光源部のビーム出射口の並列配置方向と平行に所定間隔離れて配置されるとともに、2層目のマルチビーム形成光源部の一端のビーム出射口の位置が、1層目のマルチビーム形成光源部の同じ側の端のビーム出射口の位置に対して、前記並列配置方向にずれている、マルチビーム光源部を形成することによって前記課題を解決する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】主走査される記録材料を露光する光源部であつて、

複数のビーム出射口が所定の配列間隔をあけて並列配置される第1のマルチビーム形成光源部と、複数のビーム出射口が前記配列間隔をあけて並列配置される第2のマルチビーム形成光源部とを備え、

前記第2のマルチビーム形成光源部の複数のビーム出射口が、前記第1のマルチビーム形成光源部のビーム出射口の並列配置方向と平行に所定間隔離れて配置されるとともに、前記第2のマルチビーム形成光源部の一端のビーム出射口の位置が、前記第1のマルチビーム形成光源部の同じ側の端のビーム出射口の位置に対して、前記並列配置方向にずれている、マルチビーム光源部を有することを特徴とするマルチビーム露光ヘッド。

【請求項2】前記マルチビーム光源部の他に、

前記第1のマルチビーム形成光源部から出射された第1のマルチビームの各ビームと前記第2のマルチビーム形成光源部から出射された第2のマルチビームの各ビームとが、前記記録材料の主走査の方向と直交する副走査方向において交互に等間隔で配置される第1の露光条件から、前記マルチビーム光源部を回転させて、前記第1のマルチビームの各ビームと前記第2のマルチビームの各ビームとが、前記副走査方向において交互に等間隔で配\*

$$W_1 = L \cdot \cos(\theta_1 + \Phi_1) / M$$

ここで、Lは、 $L = (( ( (2 \cdot n - 1) \cdot Q + P \cdot \cos(\Delta\theta) ) / \sin(\Delta\theta) )^2 + P^2)^{1/2}$ 、

$\theta_1$ は、 $\theta_1 = \cos^{-1}(2 \cdot P / (D_1 \cdot M))$ 、および、

$\Phi_1$ は、 $\Phi_1 = \sin^{-1}(P / (( ( (2 \cdot n - 1) \cdot Q + P \cdot \cos(\Delta\theta) ) / \sin(\Delta\theta) )^2 + P^2)^{1/2})$ であるとともに、

$\Delta\theta$ は、 $\Delta\theta = \cos^{-1}(2 \cdot Q / (D_1 \cdot M)) - c$

$$A_1 = (W_1 \cdot M \cdot \sin(\theta_1) + P) / (\cos(\theta_1) \cdot M) \quad (2)$$

【請求項6】前記光学系は、前記第1のマルチビームと前記第2のマルチビームの光路中に、前記光学系の結像倍率を微調整する倍率微調整レンズを有する請求項3～5のいずれかに記載のマルチビーム露光ヘッド。

【請求項7】前記マルチビーム光源部は、光ファイバアレイが用いられる請求項1～6のいずれかに記載のマルチビーム露光ヘッド。

【請求項8】請求項1～6のいずれかに記載のマルチビーム露光ヘッドと、前記記録材料を外周面に装着して回転することによって、前記記録材料を主走査するアウタードラムを備えたことを特徴とするマルチビーム露光装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、マルチビームを用いて感光体や感光性材料や感熱性材料等の記録材料に結

\*置される第2の露光条件に、切り換える傾斜角度可変手段を有することを特徴とする請求項1に記載のマルチビーム露光ヘッド。

【請求項3】さらに、前記マルチビーム光源部と記録材料との間の光路中に光学系を有し、

前記第1の露光条件において、前記第1のマルチビームと前記第2のマルチビームの各ビームが、前記副走査方向において交互に等間隔で配置されて、前記光学系を介して記録材料上に形成される第1のビームピッチから、前記傾斜角度可変手段を用いて、前記マルチビーム光源部を回転することによって、前記第2の露光条件において、前記第1のマルチビームと前記第2のマルチビームの各ビームが、前記副走査方向において交互に等間隔で配置されて、前記結像光学系を介して記録材料上に所望の第2のビームピッチを形成することを特徴とする請求項2に記載のマルチビーム露光ヘッド。

【請求項4】前記ビーム出射口の配列間隔をD<sub>1</sub>、前記第1のビームピッチをP、前記第2のビームピッチをQ、前記光学系の結像倍率をMとし、

前記第1のマルチビーム形成光源部と前記第2のマルチビーム形成光源部とが所定間隔離れるマルチビーム形成光源部間隔をW<sub>1</sub>とすると、下記式(1)によって求められるW<sub>1</sub>が設定されることを特徴とする請求項3に記載のマルチビーム露光ヘッド。

$$(1)$$

$\cos^{-1}(2 \cdot P / (D_1 \cdot M))$ であり、nは自然数である。

【請求項5】前記第1のマルチビーム形成光源部のビーム出射口の位置に対する、前記第2のマルチビーム形成光源部の端のビーム出射口の位置の並列配置方向ずらし幅をA<sub>1</sub>とすると、下記式(2)で求められるA<sub>1</sub>が設定されることを特徴とする請求項4に記載のマルチビーム露光ヘッド。

$$(2)$$

像して露光するマルチビーム露光ヘッドおよびマルチビーム露光装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】従来、印刷の分野では、P S版(Presensitized Plate)を用いた平板製版が広く行われている。

例えば、カラー印刷の場合、カラー画像をスキャナでR(レッド)、G(グリーン)、およびB(ブルー)の3色に分解して読み取り、これらの3色の画像信号をC(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)およびBk(黒)の4色の色分解網点信号に変換し、得られた各色の色分解網点信号に基づいて変調された光ビームを用いて各色毎にリスフィルムと呼ばれる感光材料に露光焼き付けして各色のリス板を得、各色毎に得られたリス版を用いてP S版に各色の網点画像を露光焼き付けして、平板印刷用のC、M、Y、Bkの4色の刷版を製版している。しかし、近年、製版工程の簡素化や製版時間の短

縮化のために、リスフィルムを介在させずに、スキャナシステムで得られたC, M, Y, Bkの4色の色分解網点信号を用いてレーザビーム等の光ビームによって直接PS板に描画して刷版を製版するダイレクト製版やCTP(Computer to Plate)が注目されている。

【0003】一方では、印刷画像の高階調化や高品質化のために、記録密度を2400dpiさらには3600dpi、さらには、5000dpiまで高密度化することが求められている。このような高密度化が求められる中で、製版時間の短縮化が求められている。なお、高密度の描画を短時間で行う要求は、印刷分野に限らず、多くの画像記録分野にもある。

【0004】しかしながら、1本の光ビームでの高密度描画を行う装置は、PS版を装着して主走査回転させるドラムの回転数を10000rpm以上にする必要があるため、構造的にも、制御的にも、コスト的にも、実現することは到底不可能である。このため、1本の光ビームで数ラインを同時に露光記録することにより露光記録時間を短縮するマルチビーム露光装置が提案されている。

#### 【0005】

【発明が解決しようとする課題】このようなマルチビーム露光装置は、いずれも、一列に光ファイバーアレイ等を並べたものである。そして、一列に並ぶ光ファイバーアレイの配列方向を主走査方向から解像度に応じて傾斜させることによって、光ファイバーアレイから出射されるマルチビームのピッチ間隔を狭くすることができ、例えば2400dpiから3600dpi、さらには、5000dpiといった種々の解像度に切り換えて、PS版に露光記録することができる。そこで、この一列に並ぶ光ファイバーアレイを数多く並べて、露光記録時間を一気に短縮しようとすると、一列に並べる光ファイバーアレイの数を多く設定しなければならず、光ファイバーアレイの間隔も、ファイバ径によって下限は制限されるため、光ファイバーアレイの本数を多くすると、光ファイバーアレイから射出されるマルチビームの横幅も広くなってしまう。そのため、これに対応して、PS版にマルチビームを結像するために用いる光学系レンズも大きくしなければならない。その結果、露光装置が大型化する必要がある他、高価な大きな光学系レンズを用いる必要があり、露光装置自体のコストも増大するといった問題が発生する。

【0006】一方、一列に光ファイバーアレイを並べたものを2段の階層構造にすることにより、大きな光学系レンズを用いなくてもビームの数を1段構造の場合に比べて多く設定できる。しかし、2段の階層構造の光ファイバーアレイでは、例えば、下段の光ファイバーアレイを従来と同様に所望の解像度になるように、光ファイバーアレイの配列方向を主走査方向から傾斜させたとしても、上段の光ファイバーアレイの配列が下段の光ファイ

バーアレイの配列とうまく協働せず、所望のピッチ間隔の解像度を得ることは困難である。

【0007】また、2段の階層構造の光ファイバーアレイを用いる場合、例えば2400dpiから3600dpiに解像度を切り換えるために、光学系レンズを用いて結像倍率を1.5分の1に縮小することもできるが、もともと結像倍率は約0.5以下、例えば0.33程度であるため、すでに、PS版に露光される直前のマルチビームの焦点深度は浅くなっている、さらに、結像倍率を小さくすることで、焦点深度が益々浅くなり、PS版を装着して主走査回転させるドラムの僅かな偏芯によって、例えば10μm程度の偏芯によって、回転するドラム面が変動し、マルチビームのビームスポットはこの変動に応じてぼけたものとなってしまう。また、光学系レンズの僅かな湾曲によっても、マルチビームのビームスポットはぼけてしまう。そのため、光学系レンズを用いて必要以上に結像倍率を小さくすることはできず、従つて、光学系レンズを用いて50%以上縮小して解像度の切り換えを行うことは現実的にはできない。

【0008】そこで、本発明は、上記問題点を解消し、光ファイバーアレイを2段の階層構造に並べたものを用いて、光学系の結像倍率を殆ど変えずに、所望の解像度で画像の露光記録を行うマルチビーム露光ヘッドおよびマルチビーム露光装置を提供することを目的とする。

#### 【0009】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するためには、本発明は、主走査される記録材料を露光する光源部であって、複数のビーム出射口が所定の配列間隔をあけて並列配置される第1のマルチビーム形成光源部と、複数のビーム出射口が前記配列間隔をあけて並列配置される第2のマルチビーム形成光源部とを備え、前記第2のマルチビーム形成光源部の複数のビーム出射口が、前記第1のマルチビーム形成光源部のビーム出射口の並列配置方向と平行に所定間隔離れて配置されるとともに、前記第2のマルチビーム形成光源の一端のビーム出射口の位置が、前記第1のマルチビーム形成光源部の同じ側の端のビーム出射口の位置に対して、前記並列配置方向にずれている、マルチビーム光源部を有することを特徴とするマルチビーム露光ヘッドを提供するものである。

【0010】ここで、上述のマルチビーム露光ヘッドは、前記マルチビーム光源部の他に、前記第1のマルチビーム形成光源部から出射された第1のマルチビームの各ビームと前記第2のマルチビーム形成光源部から出射された第2のマルチビームの各ビームとが、前記記録材料の主走査の方向と直交する副走査方向において交互に等間隔で配置される第1の露光条件から、前記マルチビーム光源部を回転させて、前記第1のマルチビームの各ビームと前記第2のマルチビームの各ビームとが、前記副走査方向において交互に等間隔で配置される第2の露光条件に、切り換える傾斜角度可変手段を有することが

好みしく、さらに、前記マルチビーム光源部と記録材料との間の光路中に光学系を有し、前記第1の露光条件において、前記第1のマルチビームと前記第2のマルチビームの各ビームが、前記副走査方向において交互に等間隔で配置され、前記光学系を介して記録材料上に形成される第1のビームピッチから、前記傾斜角度可変手段を用いて、前記マルチビーム光源部を回転することによって、前記第2の露光条件において、前記第1のマルチビームと前記第2のマルチビームの各ビームが、前記副走査方向において交互に等間隔で配置され、前記結像光学\*10

$$W_1 = L \cdot \cos(\theta_1 + \Phi_1) / M$$

ここで、Lは、 $L = ((((2 \cdot n - 1) \cdot Q + P \cdot \cos(\Delta\theta)) / \sin(\Delta\theta))^2 + P^2)^{1/2}$ 、 $\theta_1$ は、 $\theta_1 = \cos^{-1}(2 \cdot P / (D_1 \cdot M))$ 、および、 $\Phi_1$ は、 $\Phi_1 = \sin^{-1}(P / (((2 \cdot n - 1) \cdot Q + P \cdot \cos(\Delta\theta)) / \sin(\Delta\theta))^2 + P^2)^{1/2}$ であるとともに、 $\Delta\theta$ は、 $\Delta\theta = \cos^{-1}(2 \cdot Q / (D_1 \cdot M)) - \cos^{-1}(2 \cdot P / (D_1 \cdot M))$ である。

$$A_1 = (W_1 \cdot M \cdot \sin(\theta_1)) + P) / (\cos(\theta_1) \cdot M) \quad (2)$$

【0013】また、前記光学系は、前記第1のマルチビームと前記第2のマルチビームの光路中に、前記光学系の結像倍率を微調整する倍率微調整レンズを有するのが好みしい。このような、マルチビーム露光ヘッドの前記マルチビーム光源部は、光ファイバーアレイが用いられるのがよい。

【0014】また、本発明は、上述のマルチビーム露光ヘッドと、前記記録材料を外周面に装着して回転することによって、前記記録材料を主走査するアウタードラムを備えたことを特徴とするマルチビーム露光装置を提供するものである。

#### 【0015】

【発明の実施の形態】以下、本発明のマルチビーム露光ヘッドを用いた本発明のマルチビーム露光装置の一例について、添付の図面に示される好適実施例を基に詳細に説明する。

【0016】図1には、本発明のマルチビーム露光装置の好適実施例であるマルチビーム露光装置（以降、単に露光装置という）10の概略が示されている。

【0017】露光装置10は、画像信号に応じて変調されたマルチビームを射出し、光学系を用いてPS版等の記録材料A上に結像させて、画像を露光記録する装置であり、主にマルチビーム露光ヘッド12と、アウタードラム14とを有する。マルチビーム露光ヘッド12は、基台16と、この基台16上に固定されたマルチビーム光源部18と、コリメータレンズ20と、結像レンズ22と、露光ヘッド傾斜角度可変装置24とを主に有して構成される。

【0018】基台16は、マルチビーム光源部18を固定載置し、傾斜角度可変装置24上に固定されている。マルチビーム光源部18はR方向に回転する構成となつ

\*系を介して記録材料上に所望の第2のビームピッチを形成することが好みしい。

【0011】ここで、上述のマルチビーム露光ヘッドの前記ビーム出射口の配列間隔をD<sub>1</sub>、前記第1のビームピッチをP、前記第2のビームピッチをQ、前記光学系の結像倍率をMとし、前記第1のマルチビーム形成光源部と前記第2のマルチビーム形成光源部とが所定間隔離れるマルチビーム形成光源部間隔をW<sub>1</sub>とすると、上述のマルチビーム露光ヘッドは、下記式（1）によって求められるW<sub>1</sub>が設定されることが好みしい。

（1）

※<sub>1</sub>・M)であり、nは自然数である。

【0012】さらに、上述のマルチビーム露光ヘッドの前記第1のマルチビーム形成光源部のビーム出射口の位置に対する、前記第2のマルチビーム形成光源部の端のビーム出射口の位置の並列配置方向ずらし幅をA<sub>1</sub>とすると、上述のマルチビーム露光ヘッドは、下記式（2）で求められるA<sub>1</sub>が設定されることが好みしい。

（2）

ている。

【0019】マルチビーム光源部18は、一方の端面から入射されたマルチビームを、一方の端面が面一になった出射口から出射する64本の光ファイバーから形成されるファイバーアレイ方式の光源であって、マルチビームは、レーザダイオード等の半導体レーザ素子（図示されず）から出力され、レーザビームのON/OFFが画像信号に応じて制御された複数のビームからなるレーザー光であり、半導体レーザ素子のレーザー光発光面が、半導体レーザ素子/ファイバ結合ユニット（図示されず）によって結合された光ファイバーの端面から光ファイバーに入射される。ここで、マルチビーム光源部18の光ファイバーアレイは、図2に示すように、固定部材18a、18bおよび18cによって所定の位置に固定されている。なお、本発明においては、光ファイバーによって形成される64個の出射口を形成するが、この数は特に限定されない。

【0020】光ファイバーアレイは、32本の光ファイバーによって形成される光ファイバーアレイFA<sub>1</sub>および32本の光ファイバによって形成される光ファイバーアレイFA<sub>2</sub>に2段に分けられる。光ファイバーアレイFA<sub>1</sub>は、固定部材18aおよび固定部材18cによってビーム出射口30a<sub>1</sub>～30a<sub>32</sub>が一方向に形成されている。一方、光ファイバーアレイFA<sub>2</sub>は、固定部材18aおよび固定部材18cによって、光ファイバーアレイFA<sub>1</sub>のビーム出射口の並列配置方向に平行に、32個のビーム出射口30b<sub>1</sub>～30b<sub>32</sub>が形成されている。

【0021】ここで、光ファイバーアレイFA<sub>1</sub>のビーム出射口30a<sub>1</sub>～30a<sub>32</sub>および光ファイバーアレイFA<sub>2</sub>のビーム出射口30b<sub>1</sub>～30b<sub>32</sub>は、間隔（配

列間隔) D; 每に設けられ、光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> の端のビーム出射口 30a<sub>1</sub> は、光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> の同じ側の端のビーム出射口 30b<sub>1</sub> に対して、並列配置方向に幅 (並列配置方向ずらし幅) A<sub>1</sub> 離れている。また、光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> のビーム出射口 30a<sub>1</sub> ~ 30a<sub>3</sub> と光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> のビーム出射口 30b<sub>1</sub> ~ 30b<sub>3</sub> は、間隔 (マルチビーム形成光源間隔) W<sub>1</sub> 離れている。

【0022】コリメータレンズ 20 と、結像レンズ 22 は、光学系基台 17 に固定され、マルチビーム光源部 18 の光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> および光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> から出射されたマルチビームを最終的に縮小して結像する縮小光学系を形成する部位である。本実施例では、コリメータレンズ 20 と、結像レンズ 22 を用いた光学系であるが、本発明においてこれに限定されず、マルチビーム光源部 18 から射出されたマルチビームを最終的に縮小する縮小光学系であればいずれであってもよい。例えば複数に縮小光学系を組み合わせたものであってもよい。

【0023】アウタードラム 14 は、外周面に PS 版等の記録材料 A を装着して主走査方向に回転するドラムであって、図示されない駆動源に接続され、所定の回転速度で回転する部分である。

【0024】露光ヘッド傾斜角度可変装置 24 は、マルチビーム光源部 18 を固定載置した基台 16 を R 方向に回転する部分であり、本発明における傾斜角度可変手段に相当する。傾斜角度可変装置 24 は、マルチビーム光源部 18 の光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> および光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> の中心位置を通り、マルチビームの射出方向に平行な回転軸の周りに回転する。

【0025】図 3 は、マルチビーム光源部 18 の後方からアウタードラム 14 の方向を見た場合の傾斜角度可変装置 24 の概略の構成を示している。傾斜角度可変装置 24 は、回動部 24a と基部 24b を主に有して構成される。回動部 24a は、基部 24b に対して R 方向に自在に動き、回動部 24a に固定された突出部材 24c と接続され、駆動部 24e によって図中水平方向に自在に伸縮する調整ロッド 24d によって制御される。回動部 24a の回転機構は、公知のギア機構等を用いて精度良く傾斜角度を設定できるように構成されている。回動部 24a を回転させて、所定の傾斜角に設定することで、マルチビーム光源部 18 の光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> および光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> の傾斜角度は変化する。

【0026】なお、部材 24f および 24g は、回動部 24a に固定された突出部材 24c の移動を制限して傾斜角度を所定範囲に制限するためのものであり、突出部材 24c が、部材 24f および 24g の間を移動できる範囲内で、自由に傾斜角度を調整することができる。図 1 では、傾斜角度が  $\theta_{11}$  となっており、図 3 に示される部材 24f の配置位置からわかるように、最も小さい

傾斜角度が、傾斜角度 0 (水平) ではない。図 3 では、最も小さい傾斜角度の状態を示している。

【0027】また、傾斜角度可変装置 24 および光学系基台 17 は、移動台 31 に載置固定され、移動台 31 には、図示されない回転駆動源に接続された駆動ねじ 32 と螺合するめねじを有し、駆動ねじ 32 の回転により図 1 中 y 方向 (副走査方向) に基部 24b は移動する構成となっている。すなわち、上記めねじおよび駆動ねじ 32 は、傾斜角度可変装置 24、傾斜角度可変装置 24 に載っているマルチビーム光源部 18 および光学系基台 17 に固定されたコリメータレンズ 20、および結像レンズ 22 を一緒に y 方向に移動する副走査機構を形成する。このような副走査機構は、光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> および光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> から射出されたマルチビームによって、アウタードラム 14 に装着された記録材料 A が一周分露光された後、光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> および光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> によって露光された副走査方向の幅分、マルチビーム露光ヘッド 12 を y 方向に移動する。こうして、マルチビーム露光ヘッド 12 は、アウタードラム 14 に装着された記録材料 A 上を端から端まで露光記録する。なお、副走査機構は、本実施例の駆動ねじ 32 と螺合するめねじの組み合わせにより機構に限定されず、基部 24b を y 方向に移動させる機構であればどのようなものであってもよい。

【0028】露光装置 10 は、R 方向に所定の傾斜角度、マルチビーム露光ヘッド 12 を傾けて、光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> および光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> の傾斜角度を定め、記録材料 A 上に所望のビームピッチを形成するものであるが、光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> および光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> とは、所定間隔はなれないとともに、光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> の端のビーム出射口の位置が、光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> の同じ側の端のビーム出射口の位置に対して、並列配置方向にずれていることにより、上記傾斜角度を変えることで、少なくとも 2 つのビームピッチに効率よく切り換えることができる。

【0029】この場合、光ファイバーアレイ F A<sub>1</sub> から出射されるマルチビームの各ビームと、光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> から出射されるマルチビームの各ビームとが、記録材料 A の副走査方向 (y 方向) において、交互に配置されたビームスポットのビームピッチから、傾斜角度可変装置 24 を用いて所定の角度傾斜させて、記録材料 A の副走査方向 (y 方向) において、光ファイバーアレイ F A<sub>2</sub> から出射されるマルチビームの各ビームが交互に配置されたビームスポットのビームピッチに変化させることで、結像倍率を変えずに、記録材料 A 上の露光記録の解像度を切り換えることができる。

【0030】このようなマルチビーム形成光源間隔 W<sub>1</sub> および並列配置方向ずらし幅 A<sub>1</sub> は、式 (1) および式 (2) によって定めるのが好ましい。このように式

9  
(1) および式(2)によって定めるのは以下の理由による。

【0031】すなわち、図4に示すように、光ファイバーアレイFA<sub>1</sub>から出射されるマルチビームMB<sub>1</sub>の各ビームと、光ファイバーアレイFA<sub>2</sub>から出射されるマルチビームMB<sub>2</sub>の各ビームとが、傾斜角度θ<sub>1</sub>傾斜して、記録材料Aの副走査方向(y方向)において、交互に配置されたビームスポットB<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>3</sub>、B<sub>4</sub>…のビームピッチPの露光条件から、図5に示すように、傾斜角度可変装置24を用いて傾斜角度をθ<sub>1</sub>に変化させて(光ファイバーアレイFA<sub>1</sub>および光ファイバーアレイFA<sub>2</sub>をθ<sub>1</sub>-θ<sub>2</sub>を回転させて)、記録材料\*

$$\cos(\theta_1) = 2 \cdot P / (D_1 \cdot M) \quad (3)$$

$$\cos(\theta_2) = 2 \cdot Q / (D_2 \cdot M) \quad (4)$$

$$\Delta\theta = \cos^{-1}(2 \cdot Q / (D_2 \cdot M)) - \cos^{-1}(2 \cdot P / (D_1 \cdot M)) \quad (5)$$

【0033】さらに、この時のビームスポットB<sub>3</sub>、B<sub>4</sub>…※(8)を得る。

およびB<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>の位置関係を調べると、下記式(6)～※

$$\sin(\Phi_1) = P / L \quad (6)$$

$$\sin(\Phi_2) = (2 \cdot n - 1) \cdot Q / L \quad (7)$$

$$\Delta\theta = \Phi_1 + \Phi_2 \quad (8)$$

【0034】式(6)は、図6に示すように、ビームスポットB<sub>3</sub>の中心点とビームスポットB<sub>4</sub>の中心点と図6中の点Rとで形成される直角三角形(略直角三角形)に注目して得られる式であり、式(7)は、ビームスポットB<sub>3</sub>の中心点とビームスポットB<sub>1</sub>の中心点と点Rとで形成される直角三角形(略直角三角形)に注目し☆

$$L = ((((2 \cdot n - 1) \cdot Q + P \cdot \cos(\Delta\theta)) / \sin(\Delta\theta))^2 + P^2)^{1/2} \quad (9)$$

【0035】ここで、nは、1、2、3、…といつた自然数であるが、n=1の場合は、図7に示すように、ビームスポットB<sub>3</sub>(=B<sub>1</sub>)の中心点を通る主走査方向の直線上を横切って、最初のビームピッチQ離れた位置に、ビームスポットB<sub>1</sub>の中心が移動する場合であり、n=2の場合は、図7に示すように、ビームスポットB<sub>3</sub>(=B<sub>1</sub>)の中心点を通る主走査方向の直線上を、ビームスポットB<sub>1</sub>が横切って、この直線からビームピッチQの3倍の距離、離れた位置に移動する場☆

$$W_1 = L \cdot \sin(\pi/2 - \theta_1 - \Phi_1) / M = L \cdot \cos(\theta_1 + \Phi_1) / M \quad (10)$$

以上より、式(9)のLを式(10)に代入することで、式(1)を得ることができる。式(1)では、ビームピッチP、ビームピッチQ、自然数n、配列間隔D<sub>1</sub>を定めることで、マルチビーム形成光源間隔W<sub>1</sub>を求めることができる。

【0037】一方、並列配置方向ずらし幅A<sub>1</sub>は、式(1)で求められたマルチビーム形成光源間隔W<sub>1</sub>を用いて、式(2)によって求められる。ここで、式(2)は、図8(a)に示すように、副走査方向(y方向)においてマルチビームMB<sub>1</sub>とマルチビームMB<sub>2</sub>の両方

\* Aの副走査方向(y方向)において、交互に配置されたビームスポットB<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>3</sub>、B<sub>4</sub>…のビームピッチQの露光条件に切り換える場合を説明する。

【0032】より判りやすくするために、図5に示すように、ビームスポットB<sub>3</sub>を傾斜角度θ<sub>1</sub>からθ<sub>2</sub>に変化させる際の回転中心とし、マルチビームMB<sub>1</sub>およびマルチビームMB<sub>2</sub>を結像倍率Mで記録材料A上に結像する場合で説明すると、下記式(3)および(4)から、下記式(5)を得る。ここで、式(5)の△θが、傾斜角度可変装置24を用いて傾斜角度を変えるための回転角となる。

$$\cos(\theta_1) = 2 \cdot P / (D_1 \cdot M) \quad (3)$$

$$\cos(\theta_2) = 2 \cdot Q / (D_2 \cdot M) \quad (4)$$

$$\Delta\theta = \cos^{-1}(2 \cdot Q / (D_2 \cdot M)) - \cos^{-1}(2 \cdot P / (D_1 \cdot M)) \quad (5)$$

☆て得られる式である。なお、点Rは、ビームスポットB<sub>3</sub>(=B<sub>1</sub>)の中心点を通る主走査方向の直線上を、ビームスポットB<sub>1</sub>がビームスポットB<sub>4</sub>に移動する際にビームスポットの中心点が横切る時の交点である。そして、式(6)～(8)を介して式(9)を得る。

30☆合を示す。このように、自然数nを設定することで、ビームスポットB<sub>3</sub>(=B<sub>1</sub>)の中心点を通る主走査方向の直線上を横切って、この直線から(2・n-1)・Q離れた位置にビームスポットB<sub>1</sub>の中心が移動することを示す。

【0036】一方、ビームスポットB<sub>3</sub>の中心点とビームスポットB<sub>1</sub>の中心点と図6中の点Sとで形成される直角3角形に注目して、下記式(10)を得る。

のマルチビームでできるビームスポットの最も端に位置するマルチビームMB<sub>2</sub>のビームスポットB<sub>1</sub>と、2番目に位置するマルチビームMB<sub>1</sub>のビームスポットB<sub>2</sub>との中心点同士を結ぶ直線が、主走査方向(x方向)に対して、左傾斜になっていると、この状態から傾斜角度をたてて高解像度の露光条件に切り換える場合、上記直線の方向が主走査方向(x方向)から離れ、その結果、図8(b)に示すように、ビームスポットB<sub>1</sub>が移動してできるビームスポットB<sub>1</sub>'が、ビームスポットB<sub>2</sub>が移動してできるビームスポットB<sub>2</sub>'からビームピッ

チ上で2ピッチ分離れてしまい、1ピッチ分、露光記録されないといった不具合が発生してしまうことを考慮して求められるものである。

【0038】すなわち、本発明においては、図8(c)に示すように、副走査方向(y方向)においてマルチビームMB<sub>1</sub>とマルチビームMB<sub>2</sub>の両方のマルチビームができるビームスポットの最も端に位置するマルチビームMB<sub>1</sub>のビームスポットB<sub>1</sub>と、2番目に位置するマ\*

$$A_f \cdot M \cdot \cos(\theta_a) = P + W_f \cdot M \cdot \sin(\theta_a) \quad (11)$$

式(2)は、式(1)と同様に、ビームピッチP、ビームピッチQ、自然数n、配列間隔D<sub>f</sub>を定めることで、並列配置方向ずらし幅A<sub>f</sub>を求めることができる。

【0039】このように、本実施例では、式(1)や式(2)で求められるマルチビーム形成光源間隔W<sub>f</sub>および並列配置方向ずらし幅A<sub>f</sub>を、図2に示すような、2段構成の光ファイバーアレイに適用することで、目標とするビームピッチを持った副走査方向の解像度の露光条件を、単に傾斜角度可変装置24を用いて、マルチビーム光源部18を所定角度回転するだけで、得ることができる。

【0040】この様な露光装置10では、ビームピッチ間隔を狭くする場合、傾斜角度θ<sub>a</sub>の状態において、マルチビームMB<sub>1</sub>およびマルチビームMB<sub>2</sub>の配置方向が、副走査方向(y方向)と傾斜角度θ<sub>a</sub>を成す、副走査方向のビームピッチが粗い低解像度の露光条件から、式(9)に示す△θ分、傾斜角度可変装置24を用いて回転させ、傾斜角度をθ<sub>a</sub>とする。これによって、副走査方向のビームピッチが所望のピッチ間隔となる。※

\*マルチビームMB<sub>2</sub>のビームスポットB<sub>2</sub>との中心点同士を結ぶ直線が、主走査方向(x方向)に対して、マルチビームMB<sub>1</sub>とマルチビームMB<sub>2</sub>の傾斜方向と同様の傾斜方向、図中では、右傾斜になっているとよい。このような条件は、図8(d)に示すような2つの3角形を考慮して得られる下記式(11)を経て式(2)を得ることができる。

$$A_f \cdot M \cdot \cos(\theta_a) = P + W_f \cdot M \cdot \sin(\theta_a) \quad (11)$$

10※【0041】例えばn=1の場合、図5に示すように、マルチビームMB<sub>1</sub>およびマルチビームMB<sub>2</sub>のビームスポットB<sub>1</sub>、B<sub>3</sub>、B<sub>5</sub>・・・および、ビームスポットB<sub>2</sub>、B<sub>4</sub>、B<sub>6</sub>・・・が、ビームスポットB<sub>1</sub>、B<sub>3</sub>、B<sub>5</sub>・・・および、ビームスポットB<sub>2</sub>、B<sub>4</sub>、B<sub>6</sub>・・・に移動する。その際、マルチビーム光源部18のマルチビーム形成光源間隔W<sub>f</sub>および並列配置方向ずらし幅A<sub>f</sub>が式(1)および式(2)を用いて設定されているので、ビームピッチが目標とするピッチになる。これに合わせて、アウタドラム14の回転速度は遅くなり、主走査方向(x方向)のビームピッチが調整される。

【0042】このような露光装置10において、マルチビーム形成光源間隔W<sub>f</sub>および並列配置方向ずらし幅A<sub>f</sub>の具体的な数値として、例えば、表1のような寸法が挙げられる。

#### 【0043】

#### 【表1】

表1

	設定1	設定2	設定3	設定4
配列間隔 D <sub>f</sub>	130(μm)	130(μm)	130(μm)	130(μm)
結像倍率 M	0.33	0.33	0.33	0.33
自然数 n	1	2	3	4
マルチビーム形成光源間隔 W <sub>f</sub>	117.3(μm)	234.6(μm)	234.0(μm)	234.5(μm)
並列配置方向ずらし幅 A <sub>f</sub>	271.8(μm)	478.6(μm)	477.6(μm)	478.4(μm)
	2400dPi (θ <sub>a</sub> =60.4(度)) ↓ 3600dPi (θ <sub>a</sub> =70.80(度))	2400dPi (θ <sub>a</sub> =60.4(度)) ↓ 3600dPi (θ <sub>a</sub> =70.80(度))	2400dPi (θ <sub>a</sub> =60.4(度)) ↓ 4230dPi (θ <sub>a</sub> =73.74(度))	2400dPi (θ <sub>a</sub> =60.4(度)) ↓ 4860dPi (θ <sub>a</sub> =75.90(度))

【0044】設定1では、W<sub>f</sub>を117.3μm、A<sub>f</sub>を271.8μmとすることで、60.4度の傾斜角度θ<sub>a</sub>から10.4度傾斜角度を増やし、傾斜角度θ<sub>a</sub>を70.8度とすることで、10.5833μmのビームピッチの解像度に相当する2400dPiから、7.0555μmのビームピッチの解像度に相当する3600dPiに容易に切り換えることができる。また、設定2

では、W<sub>f</sub>を234.6μm、A<sub>f</sub>を478.6μmとすることで、60.4度の傾斜角度θ<sub>a</sub>から10.4度傾斜角度を増やし、傾斜角度θ<sub>a</sub>を70.8度とすることで、10.5833μmのビームピッチの解像度に相当する2400dPiから、7.0555μmのビームピッチの解像度に相当する3600dPiに容易に切り換えることができる。

【0045】設定3のように、 $W_1$ を234.0  $\mu\text{m}$ 、 $A_1$ を477.6  $\mu\text{m}$ とすることで、60.4度の傾斜角度 $\theta_1$ から13.3度傾斜角度を増やし、傾斜角度 $\theta_1$ を73.7度することで、10.5833  $\mu\text{m}$ のビームピッチの解像度に相当する2400 dpiから、6.005  $\mu\text{m}$ のビームピッチの解像度に相当する4230 dpiに容易に切り換えることができる。さらに、設定4のように、 $W_1$ を234.5  $\mu\text{m}$ 、 $A_1$ を478.4  $\mu\text{m}$ とすることで、60.4度の傾斜角度 $\theta_1$ から15.5度傾斜角度を増やし、傾斜角度 $\theta_1$ を75.9度することで、10.5833  $\mu\text{m}$ のビームピッチの解像度に相当する2400 dpiから、5.2263  $\mu\text{m}$ のビームピッチの解像度に相当する4860 dpiに容易に切り換えることができる。

【0046】また、設定2～4の $W_1$ および $A_1$ は、略同一であるので、設定2の $W_1$ および $A_1$ を用いることで、60.4度の傾斜角度 $\theta_1$ から13.3度傾斜角度を増やすことで、略6.005  $\mu\text{m}$ のビームピッチの解像度に相当する4230 dpiに容易に切り換えることができるほか、60.4度の傾斜角度 $\theta_1$ から15.5度傾斜角度を増やすことで、略6.005  $\mu\text{m}$ のビームピッチの解像度に相当する4860 dpiに容易に切り換えることができる。この場合、結像倍率を微調整する倍率微調整レンズを、マルチビームMB<sub>1</sub>およびMB<sub>2</sub>の光路中に挿入して、解像度を4200 dpiや5000 dpiの解像度に調整することができる。例えば、図9中の領域C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>やC<sub>3</sub>の場所に倍率微調整レンズを配置するとよい。この場合、4230 dpiを4200 dpiに、あるいは、4860 dpiを5000 dpiに倍率微調整レンズを用いて、10%以下の結像倍率の微調整を行うだけでよい。このような結像倍率の微調整は、従来、例えば、結像倍率を2400 dpiから3600 dpiに50%変化させるように、結像倍率を大きく変化させるものではないため、従来問題となっていた、記録されるビームスポットのぼけが殆ど発生しない。しかも、結像倍率の調整が10%以下であるため、高価な大きな光学系レンズを必要とせず、光学系のコストダウンを可能にする。

【0047】例えば、設定3の $W_1$ および $A_1$ の値を用いて、 $\theta_1$ から13.7度傾斜させて、傾斜角度 $\theta_1$ を73.7度として、さらに、倍率微調整レンズを用いて、結像倍率を0.33から0.3323 (0.33 × 4230 / 4200) に微調整することで、解像度を4200 dpiに切り換えることができる。また、設定4の $W_1$ および $A_1$ の値を用いて、 $\theta_1$ から15.5度傾斜させて、傾斜角度 $\theta_1$ を75.9度として、さらに、倍率微調整レンズを用いて、結像倍率を0.33から0.32076 (0.33 × 4860 / 5000) に微調整することで、解像度を5000 dpiに切り換えることができる。

【0048】以上、本発明のマルチビーム露光ヘッドおよびマルチビーム露光装置について詳細に説明したが、本発明は上記実施例に限定はされず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良および変更を行ってもよいのはもちろんである。

#### 【0049】

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、平行に配置された2段の光ファイバーアレイが、所定間隔離れ、一方の光ファイバーアレイの端のビーム出射口の位置が、他方の光ファイバーアレイの同じ側の端のビーム出射口の位置に対して、並列配置方向にずれているので、傾斜角度を変えることによって、少なくとも2つのビームピッチに切り換えて記録材料に記録することができる。特に、式(1)や式(2)のように、光ファイバーアレイの配置の寸法を規定することで、目標とするビームピッチを持った副走査方向の解像度の露光条件を、単に露光ヘッド傾斜角度可変装置を用いて、光源を所定角度回転するだけで、得ることができる。さらに、倍率微調整レンズを用いることで、さらに、高解像度の露光条件を複数設定することができ、しかも、ぼけたビームスポットによる露光記録は行われない。さらに、従来のように、結像倍率を50%以上変えるために高価な大きな光学系レンズを必要とした場合に比べて、光学系のコストダウンが達成される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のマルチビーム露光ヘッドを用いた本発明のマルチビーム露光装置の一実施例の概要を示す斜視図である。

【図2】 図1に示すマルチビーム露光ヘッドの主要部の概略を示す斜視図である。

【図3】 図1に示すマルチビーム露光ヘッドに用いられる傾斜角度可変装置の構成を示す構成図である。

【図4】 図1に示すマルチビーム露光装置の記録面上のビームスポットの様子を示す図である。

【図5】 図1に示すマルチビーム露光装置における、傾斜角度の変化に伴う記録面上のビームスポットの移動を説明する説明図である。

【図6】 図1に示すマルチビーム露光装置における、傾斜角度の変化に伴う記録面上のビームスポットの移動を説明する他の説明図である。

【図7】 図1に示すマルチビーム露光装置における、傾斜角度の変化に伴う記録面上のビームスポットの移動を説明する他の説明図である。

【図8】 (a)～(d)は、図1に示すマルチビーム露光装置における、ビームスポットの配列について説明する説明図である。

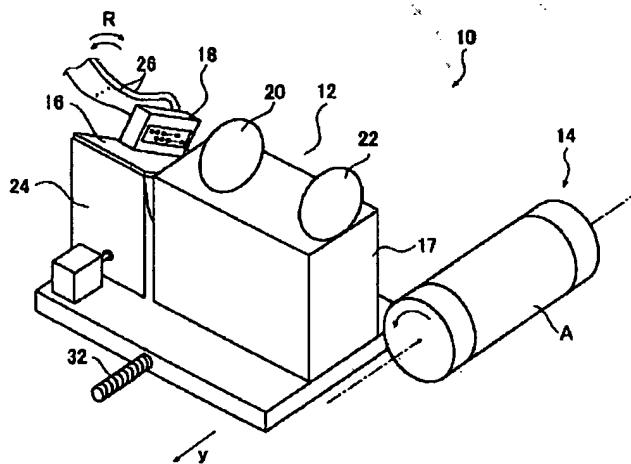
【図9】 図1に示すマルチビーム露光装置における、倍率微調整レンズの配置位置を示す図である。

#### 【符号の説明】

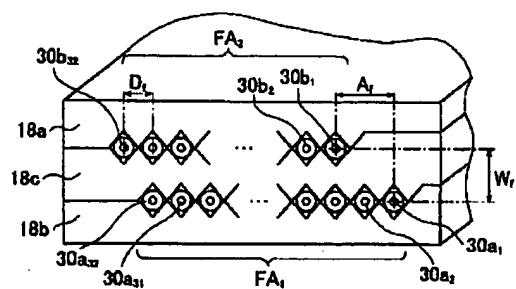
1 2 マルチビーム露光ヘッド  
1 4 アウタードラム  
1 6 基台  
1 7 光学系基台  
1 8 マルチビーム光源部  
2 0 コリメータレンズ

2 2 結像レンズ  
2 4 傾斜角度可変装置  
3 0 a<sub>1</sub> . . . 3 0 a<sub>32</sub>, 3 0 b<sub>1</sub> . . . 3 0 b<sub>32</sub> ビ  
ーム出射口  
3 2 駆動ねじ

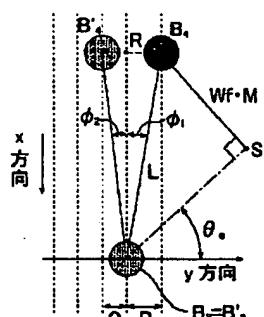
【図1】



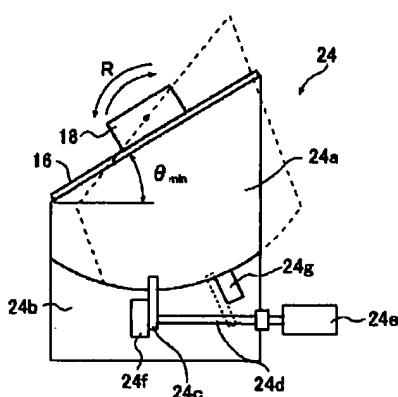
【図2】



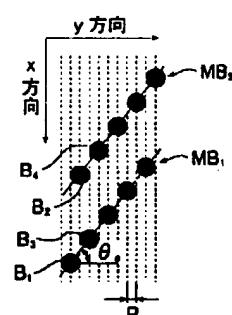
【図6】



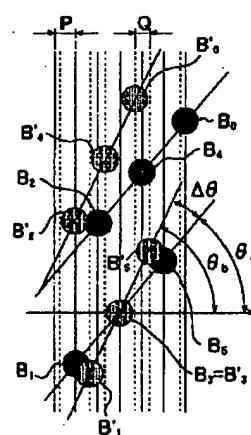
【図3】



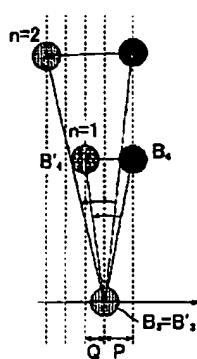
【図4】



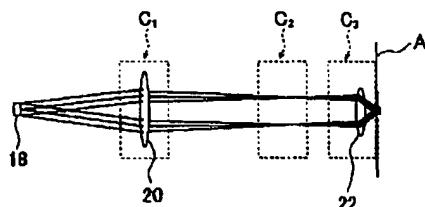
【図5】



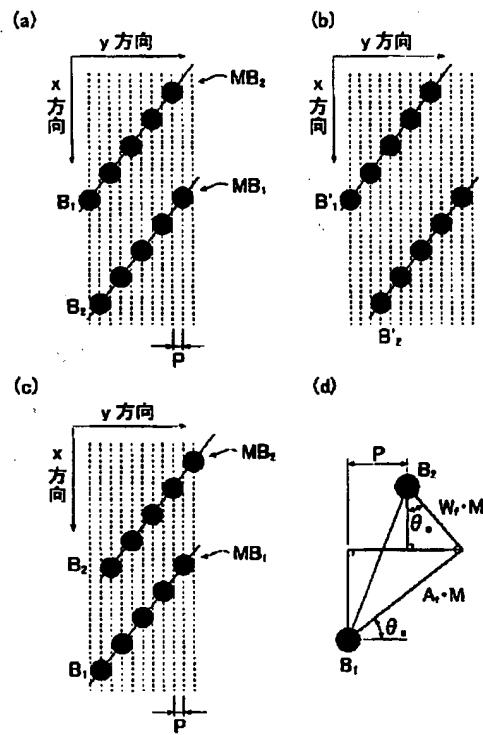
【図7】



【図9】



【図8】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7  
 G 03 F 7/24  
 H 04 N 1/036  
 1/113  
 1/06

識別記号

F I  
 B 41 J 3/21  
 H 04 N 1/04

7-70-1 (参考)

L  
 104Z

F ターム(参考) 2C162 AE23 AE37 AF57 FA04 FA18  
 FA48 FA50 FA53 FA70  
 2H045 AG09 BA33 DA24  
 2H097 AA03 AA16 AB08 BB01 CA03  
 CA17 LA03  
 5C051 AA02 CA07 DB25 DB30 DC05  
 DC07 DE24 EA01  
 5C072 AA03 HA02 HA06 HA08 JA07  
 QA14